

青森化学工学懇話会技術講演会

主催：青森化学工学懇話会

協賛：化学工学会東北支部

日時：平成 29 年 5 月 24 日（水） 16：00～17:00

場所：八戸工業大学工学部バイオ環境工学科棟 B302 教室

（〒031-8501 青森県八戸市大字妙字大開 88-1）

<交通>URL: <http://www.hi-tech.ac.jp/0801outline/0807outline> をご参照ください。

講演会参加費：無料

懇親会参加費：5,000 円

プログラム

16:00～17:00 講演：「グラフェン、ナノチューブを用いたバイオセンサーと水素エネルギー人工光合成材料の開発」

中村 嘉孝 氏（八戸工業高等専門学校産業システム工学科電気情報工学コース）

18:00～20:00 懇親会：本八戸駅周辺にて

参加申込方法：(1)氏名，(2)所属，(3)連絡先（E-mail, 電話番号等），(4)講演会・懇親会の出欠を明記の上，E-mail または FAX にて下記までお申し込み下さい。

申込締切：平成 29 年 5 月 18 日（木）

申込先：八戸工業大学工学部バイオ環境工学科 小林正樹

Tel: 0178-25-8109 Fax: 0178-25-6825（学科事務室）

E-mail: kobayashi@hi-tech.ac.jp